

海外知的財産活用セミナー

各 位

日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、工業所有権情報・研修館 (INPIT) の海外知的財産プロ
デューサーを講師に迎え、『海外知的財産活用セミナー』を開催
する運びとなりました。

この機会に、ぜひ皆様のご参加をお願い申し上げます。

【開催日】 第1回 10月18日(火) 事務棟大会議室
第2回 11月 1日(火) 事務棟大会議室
第3回 11月15日(火) 研究C棟C-205室
全て 14:45~16:15

【講 師】

独立行政法人工業所有権情報・研修館
海外知的財産権プロデューサー 久永 道夫 氏

【プログラム】

第1回 知財権/知財、契約
第2回 技術流出防止、模造品対策、国別の動向と知財環境
第3回 ケーススタディ

【参加費】 無料

【対 象】 中小企業の知財・法務・研究開発担当者
本学と協働されている中小企業の方

【定 員】 40名

【申込み方法】 メールまたは電話にてお申し込みください

【申込み期限】 平成28年9月30日(金) 必着
(定員に達し次第、締め切らせていただきます)

【申込み・問合せ先】

研究推進アドミニストレーションセンター
(担当) 白川正知

- ・電 話 : 0532-44-6975
- ・メール : tut-sangaku@rac.tut.ac.jp

